DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008404744 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1990-291745/199039
Related WPI Acc No: 1994-287171

XRAM Acc No: C90-125877 XRPX Acc No: N90-224607

Aromatic dimethylidyne cpds. for electro-luminescence - prepd. by reacting arylene gp.-contg. phosphorus cpd. with ketone

Patent Assignee: IDEMITSU KOSAN CO LTD (IDEK )
Inventor: HIGASHI H; HOSOKAWA C; TOKAILIN H
Number of Countries: 011 Number of Patents: 009
Patent Family:

_								
Patent No	Kind	Date	Apj	plicat No	Kind	Date	Week	
EP 388768	Α	19900926	EP	90104771	Α	19900314	199039	В
JP 2247278	Α	19901003	JР	8968387	A ·	19890320	199046	. –
JP 3231970	Α	19911015	JP	90242669	Α	19900914	199147	
US 5130603	Α	19920714	US	90490337	Α	19900308	199231	
EP 388768	B1	19950809	EP	90104771	Α	19900314	199536	
DE 69021416	E	19950914	DE	621416	Α	19900314	199542	
			EP	90104771	Α	19900314	233312	
JP 95119407	B2	19951220	JP	8968387	Α	19890320	199604	
JP 2554771	B2	19961113	JP	90242669	Α	19900914	199650	
US 6093864	Α	20000725	US	90490337	Α	19900308	200038	
			US	92868726	Α	19920414		
			US	9387134	Α	19930702		

Priority Applications (No Type Date): JP 89338134 A 19891228; JP 8968387 A 19890320; JP 90242669 A 19900914

Cited Patents: A3...9145; NoSR.Pub; US 4196229; US 4282354 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 388768 A

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE

US 5130603 A 35 H01J-001/63 EP 388768 B1 E 42 H05B-033/14

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DE 69021416 E H05B-033/14 Based on patent EP 388768

JP 95119407 B2 14 C09K-011/06 Based on patent JP 2247278

JP 2554771 B2 29 C09B-023/00 US 6093864 A C07C-043/20

Previous Publ. patent JP 3231970 Div ex application US 90490337

Cont of application US 92868726

Div ex patent US 5130603

# Abstract (Basic): EP 388768 A

An electroluminescence EL device is claimed with a light emitting cpd. of formula (I), where R1 and R2 = alkyl, opt. substd. cyclohexyl, alkoxy, cyano or opt. substd. aryl gp., R3, R4 = opt. substd. heterocyclic gp. or aryl gp., Ār = opt. substd. arylene gp., R1+R2+R3+R4 may combine to form opt. substd. satd. or unsatd. ring structure.

New aromatic dimethylidyne cpds. of formula (II) are claimed, where X and Y are the same or different and = 1-4C alkyl, phenyl, substd. phenyl, cyclohexyl, substd. cyclohexyl, naphthyl, substd. naphthyl, pyridyl, substd. pyridyl. Substituent = 1-4C alkyl, 1-4C alkoxy, or phenyl and may be substd. by a plurality of gps. Ar' = (III)

or (IV).

ADVANTAGE - The EL devices using formula (I) cpds. are highly stable and efficient and provide luminance of 1,000 cd/m2 or more in blue light region.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): EP 388768 B

An electroluminescence device which comprises a pair of electrodes and a light-emitting layer sandwiched therebetween and comprises as a light-emitting material, a compound represented by the general formula: (I), wherein R1 and R2 are each an alkyl group, a substituted or unsubstituted cyclohexyl group, an alkoxy group, a cyano group, or a substituted or unsubstituted aryl group, R3 and R4 are each a substituted or unsubstituted heterocyclic group, or an aryl group, Ar is a substituted or unsubstituted arylene group, and R1 and R3 and R2 and R4 may combine together to form a substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated ring structure or a compound represented by the formula (II).

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): US 5130603 A

An electroluminescence device comprises a light emitting material placed between a part of electrodes, of formula (I). In (I) R1 and R3 are each an alkyl gp., an unsubstd. cyclohexyl gp. opt. substd. by alkyl, alkoxy or phenyl gp.; alkoxy gp., cyano gp., unsubstd. aryl gp., aryl gp. substd. with alkyl gp., alkoxy gp., acyl gp., acyloxy gp., etc. The substituents together may form a 5 or 6-membered ring. R3 and R4 are each an unsubstd. heterocyclic gp., a heteorcyclic gp., etc. R1 and R3, and R2 and R4 may combine to form an (un)satd. ring. structure. USE - Electroluminescence devices using the above cpds. are used as light emitting material providing EL light transmission of high luminance in region of bluish purple to green.

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-247278

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)10月3日

C 09 K 11/06 H 05 B 33/14 Z 7043-4H 6649-3K

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全15頁)

会発明の名称

エレクトロルミネツセンス案子

②特 頭 平1-68387

②出 願 平1(1989)3月20日

@発明者 東海 林 @発明者 細川

 海
 林
 弘

 川
 地
 潮

**@発明者東** 

久 洋

砚出 願 人 出光與産株式会社 碗代 理 人 弁理士 久保田 藤郎 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1280番地 出光興産株式会社内 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

### 明細 書

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス案子

- 2:特許請求の範囲
- 1 発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR'及びR"は、それぞれアルキル落、アルコキン基、シアノ基又は屋換基を有する若しくは有しないでリール基、R"及びR"は、それぞれ屋換基を有する若しくは有しない複葉環式基又はアリール基、Arは屋換基を有する若しくは有しないアリーレン基であって、R"とR"及びR"とR"はたがいに結合して健換基を有する若しくは有しない飽和又は不飽和の環構造を形成していてもよい)

で汲される化合物を用いたことを特徴とするエレ

クトロルミネッセンス案子。

- 1 一般式(1)で表される化合物から成る発光 層を有する請求項1記載のエレクトロルミネッセンス素子。
- 1 発光層を一対の電磁間に介在させて成る請求 項2記載のエレクトロルミネッセンス繋子。
- ( 陽極、正孔注入層、発光層及び陰極の順に復 関して成る請求項3記載のエレクトロルミネッセ ンス章子
- 5 陽極、正孔注入層、発光層、電子住入層及び 陰極の順に積層して成る請求項3記載のエレクト ロルミネッセンス妻子。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は新規な有機エレクトロルミネッセンス 業子に関するものである。さらに詳しくいえば、本 発明は、対熱性に優れ、歩留りよく作製しうる高輝 度で安定性の良好な緑色発光の有機エレクトロル ミネッセンス選子に関するものである。

【従来の技術】

# 特開平2-247278 (2)

近年、エレクトロルミネッセンス素子(以下、 EL素子と略称する)は自己発光のため視認性が 高く、かつ完全固体素子であるため、耐衝撃性に 優れるなどの特徴を有することから、各種表示装 置における発光素子としての利用が住目されている。

このEL素子には発光材料に無機化合物を用いて成る無機EL素子と有機化合物を用いて成る有機EL素子とがあり、このうち、有機EL素子は印加電圧を大幅に低くしうるために、その実用化研究が積極的になされている。

前記有機EL案子の構成については、陽極/ 発光層/陸極の構成を基本と、これに正孔住入層 や電子住入層を適宜設けたもの、例えば陽極/ 発光層/発光層/陰極や、陽極/正孔住入層/ 発光層/電子住入層/陰極や、陽極/正孔住入層/ られている。該正孔住入層は、陽極より住入が知 た正孔を発光層に伝達する機能を有し、またに 子往入層は陰極より住入された電子を発光層に 達する機能を有している。そして、該正孔住入層

しかしながら、前記(1)及び(2)のEL案子においては、低電圧で高輝度の発光が得られているものの、発光材料として用いられる8-ヒドロキシャノリンの300℃程度以上の温度では容易に熱分解するため、広着の際、広着原の温度を300℃程度以下と広発温度ぎりぎりに低く抑え

を発光度と隔極との間に介存させることによって、より低い電界で多くの正孔が発光層に住入され、さらに、発光層に陰極又は電子往入層より住入された電子は、該発光層と正孔住入層の界面に 書間され発光効率が上がることが知られている (「アブライド・フィジックス・レターズ」第51巻、第913ページ(1987年)]。

一方、前記有後BL素子においては、有機発光層に電子を注入するには、使用される陰極が仕事関数の低いものほど有利であり、例えばナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグネシウム、リチウムなど、仕事関数が4cV以下の金属から成る陰極を用いた素子は歴史的に有名な公知のことである。 {「エレクトロニック・プロセシーズ・イン・オルガニック・クリスタルズ(Electric Processes inOrganic Crystals)」パーガモン・プレス、ニュー・ヨーク(1981年)}。

このような有機EL素子としては、例えば(1)

る必要があって、菓子作製条件が難しくしかも煮 着速度が遅いので菓子の生産性の低下を免れない などの問題がある。また、海膜性に優れた発光層 の材料を選定しなければ菓子は高性能を発揮しえ ないという点を留意しなければならない。

一方、(3)のEL案子においては、ホスト物質には、正孔と電子を外部から注入できるもの、例えば好ましい化合物として8-ヒドロキシキノリンのAI類体が、また、蛍光性物質には、正孔と電子の再結合に応答して発光できるもの例えば公知の蛍光性色素が用いられている。

この場合、発光帯(発光層)がもつべき注入できた発光 (発光層)がもつべき注入できた。 (電界印加により陽極又は正孔注入層より電子主人できる機能)、 特達 (工工 大層より電子を電界により輸送することのできる機能)及び発光機能(正孔と電子の再結合の場を提供し、これを発光につなげる機能)のうち、注入機能につなげる機能の一部はホスト物質が担い、 放送光性物質は発光機能の一部のみを分担するこ

とから、該ホスト物質に敬量(5 モル%以下) 含有させている。このような構成のEL栗子は、 1 0 V 程度の印加電圧で 1 0 0 0 c d / m<sup>2</sup>程度の 高厚度で、緑色より赤色領域の発光を可能として いる。

しかしながら、このEL素子は、ホスト物質として、通常8-ヒドロキシキノリンが用いられているため、前記(1)及び(2)のEL素子と同様の問題点を有している。

有機 E L 素子に ジスチルベンゼン誘導体を用いることについて 放れている 文献として米国特許第4,672,265号明細書、同4,7338号明細書、同4,734,338号明細書、同4,775,820号明細書などがある。 前記明細書には、電子受容性の電気的発光性化合物よりなる層と電子供与性の電気的発光性化合物よりなる層の二層の積層を発光層とした基本構成を用いる復層遺立のE L 素子が開示されている。ここで電気的発光性化合物は、高い発光量子効率を有する

せずとも、発光層としてジスチルベンゼン誘導体 からなる薄膜が機能しうることは何の技術開示も ない。

# (発明が解決しようとする課題)

本発明は、このような従来の低電圧で高輝度の 発光が可能な有機EL案子における問題を解決し、 耐熱性及び薄膜形成性に優れ、歩留りよく作製し うる高輝度で安定性の良好なEL案子を提供する ことを目的としてなされたものである。

### 【課題を解決するための手段】・

本発明者らは前記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、ある特定構造のスチルベン系化合物が、発光層として必要不可欠な注入機能、輸送機能及び発光機能を兼備し、かつ耐熱性及び発光機能を兼備し、かつ耐熱性及びは、ないのではでは、ないののではず、均一な数結晶なのの形は合物は、何ら分解せず、均一な数結晶なのの形はないが発生したくいことから、数は合物を発光材料として用いることにより、歩留りよく正し素子が得られ、しかもこのでしま子は、低

とともに、外部抵動を受けやすい x 電子系を有し、電気的励起が可能な化台物である。

しかしこれらにおいては、発光層は2層の積層とすることが必須であり、この2層を形成する電子供与性化合物と受容性化合物の励起動体の形成に代表される2層の界面付近における各種相互作用による発光であり、界面の状態に発光性能は大きく依存するため、作製条件が難しく、界面の劣化による発光の減少が著しいという問題点を保有する。

上記の電気的発光性化合物の例として、1、4 ービス(2 ーメチルスチリル)ベンゼン及びその アルキル萬、アルコキシ苗、アミノ甚などの置換 体の名が記載されている。しかし、これらの化合 物を用いた業子の発光性能については何の開示は 2 層の界面での相互作用によるものとしているの で、発光機能を2 層界面での助起鏡体によるの と特定化した発明である。この特定化された発光 機能によらずに、すなわち発光層を2 層の構造と

電圧の印加で高輝度の胃緑色より緑色までの安定な発光が得られることを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、発光材料として、一般式

... (1)

(式中のR'及びR'は、それぞれアルキル蒸、アルコキン蒸、シアノ蒸又は屋換蓋を有する着しくは有しないで、選及びR'は、それぞれ屋換蓋を有する若しくは有しないで、環境式蒸又はアリール基、Arは屋換蓋を有する若しくは有しないアリーレン蓋であって、R'とR'及びR'とR'はたがいに結合して屋換蓋を有する若しくは有しないぬ和又は不飽和の環構造を形成していてもよい)

で設される化合物を用いたことを特徴とするエレ クトロルミネッセンス素子を提供するものである。 以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のEL菓子においては、発光材料として、 一般式

(式中のR'、R'、R'、R'及びArは前記と同じ意味をもつ)

で表される化合物が用いられる。

これらの化合物はジスチルペンゼン類似の骨格を有し、固体状態において蛍光性を示し、かつ電子と正孔の移動性も良好であり、 酸ジスチルペンゼン類似の骨格の共役性により、イオン化エネルギーが小さく、電子親和力が大きいので、電極などからの電荷の注入が容易であるという特性を有している。

前記一般式(1)において、R'及びR'は、それぞれメチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基シクロヘキシルなどのアルキル基、メトキシ基、

などのアミノカルポニル基、水酸基、ナフテルオ キシカルポニル基、キシリルオキシカルポニル基、 フェノキシカルポニル基などのアリールオキシカ ルポニル基、メトキシカルポニル基、エトキシカ ルポニル基、ブトキシカルポニル基などのアルコ キシカルポニル基、さらには一般式

( 弦中の R \* 及び R \* は、それぞれ水栗原子、メチル基、ブロビル基、ブチル基などのアルキル基、ホルミル基、アセチル基、プロビオニル 基などのアシル基、アルデヒド基、フェニル基 又はトリル基、キシリル 基などの置換フェニル 基であり、それらは同一であってもよいいに 結合して で 良なっていてもよく、また、たがいに は合して で 使、無 置換の 飽和五 負環 又は ぬ和 六 員環を形成していてもよい)

エトキシ苗、プロポキシ苗、ブトキシ苗などのア ルコキシ基、シアノ基又はアリール基であって、 数アリール基はフェニル、ナフチル、アントニル などであり、これらは下記の各種便換差を有して いてもよいし、有さなくてもよい。このアリール 族の置換法としては前記の特性が損なわれない範 間で各種健族基が導入されてよい。例えばハロゲ ン原子、メチル盐、エチル盐、プロピル盐、ブチ ル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、 プロポキシ益、プトキシ益などのアルコキシ益、 ホルミル苗、アセチル茁、プロピオニル苗、ブチ リル茁などのアシル茁、アセチルオキシ茲、プロ ピオニルオキシ蕗、ブチリルオキシ蓝などのアシ ルオキシ基、アセチルアミノ基、プロピオニルア ミノ茲、プチリルアミノ基などのアシルアミノ基、 ベンジル基、フェネチル基などのアラルキル基、 フェノキシ基、トリルオキシ蓋などのアリールオ キシ蓋、シアノ蓋、カルポキシル蓋、ビニル茲、 スチリル甚、アニリノカルポニル蒀、ジメチルア ミノカルポニル基、カルバモイル基、アラニル基

で表されるアミノ遊などが挙げられる。また、数 R '及びR 'は同一であってもよいし、たがいに異 なっていてもよい。

さらにアリール基を産換する産換基の間で結合し、産換、無産換の飽和五員環又は六員環を形成してもよい。

前記一般式(1)における R P 及び R i は、それぞれ復業環式蓋又はフェニル、ナフチル、アントニルなどのアリール蓋であって、これらは置換 装 復 式 芸としては、何えばピリジル基、オキサゾリル基、チェニル基、イミダゾリル基、チェンリリル 基、ペンゾリル 基、ペンゾリル 基、パング・リール 基、フラリル 基、ゾリル 基、ソリル 基、フラリル 基、ゾリル は、コラリル は、ガール 基 又は復業環式 基が有しえる 世 次 基 は 前配 で あっまた、 腹 R P 及び R i は同一であってもよいし、たがいに異なっていてもよい。

## 特閒平2-247278(5)

さらに、前記R'とR'及びR'とR'はたがいに 結合して、歴快蓋を有する若しくは有さない飽和 又は不飽和の環構造を形成していてもよい。

**前記一般式(1)におけるAェはアリーレン基** であって、産換益を有していてもよいし、有さな くてもよく、また、該量換撚としては、前記の特 性が損なわれない範囲で各種登換基が導入されて よい。例えばハロゲン原子、メチル蒸、エチル蒸、 プロビル基、ブチル基、シクロヘキシル基などの アルキル茲、メトキシ苗、エトキシ苺、プロポキ シ茄、ブトキシ苗などのアルコキシ茜、ホルミル 益、アセチル益、プロピオニル益、プチリル益な どのアシル葢、アセチルオキシ葢、プロピオニル オキシ茲、ブチリルオキシ茲などのアシルオキシ 苫、アセチルアミノ茁、プロピオニルアミノ蓝、 ブチリルアミノ蓋などのアシルアミノ蓋、ペンジ ル茲、フェネチル茲などのアラルキル茲、フェノ キシ苺、トリルオキシ基などのアリールオキシ基、 シアノ基、カルポキシル基、アニリノカルポニル 盖、ジノチルアミノカルポニル盖、カルパモイル

基、アラニル甚などのアミノカルポニル甚、水酸 基、フェノキシカルポニル甚、ナフチルオキシカ ルポニル甚、キシリルオキシカルポニル甚などの アリールオキシカルポニル甚、メトキシカルポニ ル甚、エトキシカルポニル甚、ブトキシカルポニ ル甚、さらには前記一般式(E)で喪されるアミ ノ甚などが挙げられる。

またアリーレン基を配換する置換基の間で結合 し、配換、無置換の燃和五負環又は六負環を形成 してもよい。

このような一般式 ( 1 ) で表される化合物の具体例としては、次に示すものを挙げることができる。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

本発明のBL菜子における発光層は、前記一般 式 (1) で表される化合物を、例えば蒸着法、ス ピンコート法、キャスト法などの公知の方法によ

した電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる 輸送機能、(3)電子と正孔の再結合の場を発光 層内部に提供し、これを発光につなげる発光機能 などを育している。なお、正孔の住入されやすさ と、電子の注入されやすさに違いがあってもよい し、正孔と電子の移動度で表される輸送能に大小 があってもよいが、どちらか一方の電荷を移動す ることが好ましい。

この発光層に用いる前記一般式(I)で表される化合物は、一般にイオン化エネルギーが6.0 e V程度より小さいので、適当な陽極金属又は陽極化合物を選べば、比較的正孔を往入しやすいし、また電子銀和力は2.8 e V程度より大きいので、適当な陰極金属又は陰極化合物を選べば、比較的電子を注入しやすい上、電子、正孔の镥送設能も優れている。さらに固体状態の蛍光とが強いため、該化合物やその会合体又は結晶などの電子と正孔の再結合時に形成された励起状態を光に変換する能力が大きい。

本発明のEL素子の構成は各種の意様があるが、

り薄膜化することにより形成することができるが、 特に分子地積膜であることが好ましい。ここで分子地積膜とは、酸化合物の気相状態から沈着され 形成された薄膜や、酸化合物の部液状態であり倒 状態から固体化され形成された膜のことであり倒 はば高着線などであるが、通常この分子地積膜は し B 法により形成された薄膜(分子果梗は、特別 昭 5 9 - 1 9 4 3 9 3 号公報と、、酸化合物とを印 るように、樹脂などの結着剤と、、酸化合物とを あるように、樹脂などしたのち、これをスピンを 利に溶かして溶膜化し、形成することができる。

このようにして形成された発光層の腹厚については特に制限はなく、適宜状況に応じて選ぶことができるが、通常 5 nm ないし 5 μm の範囲で選ばれる。

本発明のEL素子における発光層は、 (1) 電界印加時に、陽極又は正孔柱入層より正孔を住入することができ、かつ陰極又は電子往入層より電子を住入することができる往入機能、 (2) 往入

基本的には、一対の電極(陽極と陰極)間に、前記発光層を挟持した構成とし、これに必要に応じて、正孔住入層や電子住入層を介在させればよい。 具体的には(1)陽極/発光層/陰極、(2)陽極/正孔住入層/発光層/陰極、(3)陽極/正孔住入層/発光層/陰極、(3)陽極/正孔住入層/空子は入層/陰極などの構成を挙げることができる。該正孔住入層や電子住入層は必ずしも必要ではないが、これらの層があると発光性能が一段と向上する。

また、削配構成の素子においては、いずれも基板に支持されていることが好ましく、駄蒸板については特に耐限はなく、従来有機EL業子に慣用されているもの、例えばガラス、近明プラスチック、石英などから成るものをもちいることができる。

本発明の有機EL菓子における陽極としては、 仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電 気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質と するものが許ましく用いられる。このような電極 物質の具体例としては、Auなどの金属、Cul、 ITO、SnOt、ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。該隣極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより作製することができる。この電極と列発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、電極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好ましい。さらに

にびりに

は対料にもよるが、通常10nmないし1μm、好ましくは10~200nmの範囲で選ばれる。

一方、陰極としては、仕事関数の小さい
(4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウムーカリウムを合金、マグネシウムとの1、インジウムなどが挙げられる。数陰が、これらの電極物質を形成させることができる。また、電極としてのシー

陽極から正孔が注入された場合、該正孔を通切に発光層へ伝達しうる化合物であって、例えば 10°~10°∀/cmの電界印加時に、少なくとも 10°1cm²/∀・Sの正孔移動度をもつものが好 適である。

ト抵抗は数百の/口以下が好ましく、映厚は通常 10nmないし1μm、好ましくは50~200 nmの範囲で選ばれる。なお、本発明の素子においては、鉄陽極又は陰極のいずれか一方が透明又 は半透明であることが発光を透過し、取り出す効 率がよいので好ましい。

本発明のEし案子の構成は、前記したように、各種の意様があり、前記(2)又は(3)の構成のEL業子における正孔住入層(正孔住入輸送層)は、正孔住之間(正孔住入輸送層)は、正孔伝達化合物が光層に伝達する複数を有と、り往入を配性と発光層との間に正孔に入層を監督と発光層とのの正孔が発光度により、、その上、発光層にに強い、発光層と正孔往入層の界面にはまった。発光層とこの発光層の界面に対近に審賞され発光効率が向上するなど、発光性能の優れた案子となる。

前記正孔往入層に用いられる正孔伝達化合物 は、電界を与えられた2個の電極間に配置されて

### 特別平2-247278(9)

3.567,450 号明細書、同3,180,703 与明细度、同3,240.597号明细度、同 3,658,520号明細書、同4,232,103 号明细事、问4,175,961号明细事、 **同4.012.376号明細書、特公昭49-**3 5 7 0 2 号公银、同 3 9 - 2 7 5 7 7 号公 報、特別昭55-144250号公報、同56-119132号公報、同56-22437号公 報、西独特許第1.110.518号明細書などに 記載のもの)、アミノ屋袋カルコン誘導体 (米国特許第3,526,501号明細書などに配 杖のもの)、オキサゾール誘導体(米国特 の)、スチリルアントラセン誘導体(特開昭56 - 4 6 2 3 4 号公報などに記載のもの)、フルオ レノン誘導体(特別昭54-110837号公報 などに記載のもの)、ヒドラゾン誘導体(米国特 許第3,717,462号明細書、特開昭54-5 9 1 4 3 号公報、 同 5 5 - 5 2 0 6 3 号公報、 同55-52064号公報、同55-46760

295695号公報などに記載のもの)及び芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 (米国特許第4,127,412号明細書、特開昭 53-27033号公報、同54-58445 号公報、同54-149634号公報、同 マグネンウムフタロシアニン、鋼オクタメチル フタロシアニンなどが挙げられる。また該芳香

5 4 - 6 4 2 9 9 号公報、同 5 5 - 7 9 4 5 0 号公報、同 5 5 - 1 4 4 2 5 0 号公報、同 5 6 - 1 1 9 1 3 2 号公報、同 6 1 - 2 9 5 5 5 8 号公報、同 6 1 - 9 8 3 5 3 号公報、同 6 3 - 2 9 5 6 9 5 号公報などに記載のもの)、特に該
芳香族第三級アミン化合物を用いることが許ましい。

数ポリフィリン化合物の代表例としては、ポルフィン、1・1 0・1 5・2 0 - テト
フェニル - 2 1 H・2 3 H - ポルフィン鋼
( I )、1・1 0・1 5・2 0 - テトラフェニル
- 2 1 H・2 3 H - ポルフィン亜鉛(II)、
5・1 0・1 5・2 0 - テトラキス(ベンタフルオロフェニル) - 2 1 H・2 3 H - ポルフィン、
リコンフタロシアニンオキシド、アルミニウムフタロシアニン(編金
な)、ジリチウムフタロシアニン、網テトラメチルフタロシアニン、 類フタロシアニン、 鉛フタロシアニン、 鉛フタロシアニン、 鉛フタロシアニン、 チェウムフタロシアニン、 キタニウムフタロシアニンオキシド、

号公報、同55-85495号公報、同5711350号公報、同57-148749号公報
などに記載されているもの)、スチルベン誘導体
(特開昭61-210363号公報、同61228451号公報、同61-14642号公報、
同61-72255号公報、同62-47646
号公報、同62-36674号公報、同6210652号公報、同62-30255号公報、
同60-934462
号公報、同60-94462
号公報、同60-174749号公報、同60175052号公報などに記載のもの)などを挙
げることができる。

本発明においては、これらの化合物を正

孔伝達化合物として使用することができるが、

次に示すポリフィリン化合物(特別昭63-

マグネシウムフタロシアニン、銅オクタメチル フタロシアニンなどが挙げられる。また数芳香 族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物 の代表例としては、N.N.N',N'-テトラフェ ニルー4・4'ージアミノビフェニル、N,N'ージ フェニル・N,N'ージ (3-メチルフェニル)-4・4'ージアミノビフェニル、2,2ービス(4 ージーロートリルアミノフェニル)プロバン、 1,1-ピス(4-ジーp-トリルアミノフェニ ル) シクロヘキサン、 N , N , N ', N' - テトラー p - トリルー 4 . 4 ! - ジアミノピフェニル、 1,1-ビス(4-ジーゥートリルアミノフェニ ル)-4-フェニルシクロヘキサン、ビス(4~ ジメチルアミノー2 - メチルフェニル) フェニ ルメタン、ピス(4-ジ-piトリルアミノフェ ニル)フェニルメケン、N.N'-ジフェニル~ N.N'-ジ (4ーメトキシフェニル)-4,4'-ジアミノビフェニル、N.N.N', N'-テトラフェ ニル・4、41・ジアミノジフェニルエーテル、 4.4'-ピス(ジフェニルアミノ)クオードリ

フェニル、N.N.N.N-トリ(p-トリル)アミン、 4-(ジ-p-トリルアミノ)-4'-(4 (ジ-p-トリルアミノ) スチリル)スチルベン、4-N.N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニルビニル) ペンゼン、3-メトキシー4'-N.N-ジフェニルアミノスチルベン、N-フェニルカルバソールなどが挙げられる。

本発明素子における数正孔往入層は、これらの 正孔伝達化合物 1 種又は 2 種以上から成る 1 層で 構成されていてもよいし、あるいは、前配層とは 別種の化合物から成る正孔往入層を検層したもの であってもよい。

一方、前記(3)の構成のEL素子における電子注入層(電子注入輸送層)は、電子伝達化合物から成るものであって、隣種より注入された電子を発光層に伝達する機能を有している。このような電子伝達化合物について特に制限はなく、従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いてきる。該電子伝達化合物の許ましい例としては、

ブリント(Polymer Preprints)、ジャパン」第37巻、第3号、第681ページ (1988年) などに記載のもの)、あるいは

などの化合物 [「ジャーナル・オブ・アブライド・フィジックス (J.Apply.Phys.)」 第27巻、 L 269 (1988年) などに記載のもの1 や、アントラキノジメタン誘導体 (特開昭57-149259号公報、同58-55450 号公報、同61-225151号公報、同61-233750号公報、同63-104061号

などのニトロ世換フルオレノン誘導体、

などのチオピランジオキシド誘導体、

などのジフェニルキノン誘導体【『ポリマー・ブレ

公報などに記載のもの)、フレオレニリデンメタン誘導体(特開昭 6 0 - 6 9 6 5 7 号公報、同 6 1 - 1 4 3 7 6 4 号公報、同 6 1 - 1 4 8 1 5 9 号公報などに記載のもの)、アントロン誘導体(特開昭 6 1 - 2 2 5 1 5 1 号公報、同 6 1 - 2 3 3 7 5 0 号公報などに記載のもの)などを挙げることができる。

### 特開平2-247278 (11)

生成しにくいなどの点から、広着法が好ましい。 政発光材料の薄膜化に、この高着法を採用する場 合、その広着条件は、使用する発光層に用いる有 扱化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構 遺、会合構造などにより異なるが、一般にポート 加熱區度50~400℃、真空度10-4~10-4 Pa、 陈着这度 0.01~50 nm/sec、基 坂胤度 - 50 - + 300℃、膜厚 5 n m ないし 5 μ m の範囲で適宜選ぶことが望ましい。次にこ の発光層の形成後、その上に陰極用物質から成 る薄膜を、1 p m 以下、好ましくは50~200 nmの範囲の膜厚になるように、例えば広着やス パッタリングなどの方法により形成させ、陰極を 設けることにより、所望の有機EL業子が得られ る。なお、このEL素子の作製においては、作製 順序を逆にして、陰極、発光層、陽極の順に作製 することも可能である。

次に、陽極/正孔注入層/発光層/陰極から成るEL案子の作製法について説明すると、まず、 陽極を前記のEL素子の場合と同様にして形成し

子注入層、発光層、正孔注入層、陽極の順に作製 してもよい。

このようにして得られた本発明の有機EL素子に、 直流電圧を印加する場合には、陽極を十、陰極を一の極性として電圧 5 ~ 4 0 V 程度を印加すると、発光が透明又は半透明の電極側より観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れず発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が十、陰極が一の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任息でよい。

### 【実施例】

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

### 突旋 例 1

この透明支持基板を市販の蒸着装置(日本真

たのち、その上に、正孔伝達化合物から成る障談を 高着法などにより形成し、正孔住入層を設ける。 この際の 高着条件は、前記発光材料の薄膜形成の 高着条件に単じればよい。次に、この正孔住入層の上に、原次発光層及び陰極を、前記E L 業子の作製の場合と同様にして設けることにより、所望の B L 業子が得られる。なお、この B L 業子の作製においても、作製順序を 逆にして、陰極、発光層、正孔住入層、陽極の順に作製することも可能である。

空技物(株)製」の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ボートに、N,N'-ジフェニルーN.N'-ジ(3-メチルフェニル)-4・4'-ジアミノビフェニル(TPDA)200agを入れ、さらに別のモリブデン製ボートに1・4-ビス(2・2-ジフェニルビニル)ベンゼン(DPVB、式(1)の化合物)200agを入れて、真空槽を1×10"Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ボートを215~220でまで加黙し、TPDAを滅着速度0・1~0・3nm/secで透明基板上に蒸着して、誤厚75nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は盈温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入層の上に、もう一つのポートより DPVBを発光層として、60nm復層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2nm/sec、蒸板温度は窓 温であった。

次に、これを真空槽より取り出し、該発光槽

の上にステンレススチール製のマスクを設置し、 再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン 製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを 入れ、一方、真空禮中心部蓋板ホルダー下に位 屋する電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットと して紹のペレットを装着した。その後真空槽を 2×10~9aまで放圧してから、電子ビーム店 者法により絹を0.03~0.08 n m/s e c の 瓜着速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデ ンポートからマグネシウムを1.7~2.8 n m/ secの広着速度で広着を開始した。この際、電 子銃のフィラメントのエミッション電流は200 ~230mA、加速電圧は4kVであり、また、 ポートの温度は500℃程度であった。このよう な条件で、マグネシウムと網の混合金属電値を発 光層の上に70mm積層蒸着し対向電極とした。

このようにして作製されたEL素子に、ITO 電猫を陽極、マグネシウム/網電極を陰極として、 直流19Vを印加したところ、電流が91mA/ ca<sup>1</sup>流れ、青緑色発光を得た。ピーク波長は分光

nm/secで透明落板上に蒸着して、腹厚75 nmの正孔往入層を設けた。この際の基板温度は 室園であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔注入槽の上に、もう一つのポートより MPVBを発光層として、60 nm積層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365 つ、蒸着速度は 0.1~0.2 nm/sec、基板温度は室温で あった。

次に、これを真空槽より取り出し、 該発光層の上にステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネックムリポン 1 gを入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム高着用電子銃のターゲットとして網のペレットを装着した。その後真空槽を2×10°Paまで減圧してから、電子ビーム高着法により網を0.03~0.08 n m / 3 e c の高速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデンポートからマグネッウムを1.7~2.8 n m /

例定により 4 9 1 n m であり、発光輝度は 8 8 0 c d / a<sup>2</sup>であった。

なお、発光は均一に面発光になっており、発光 間に電気的ピンホールがないことが確認された。 また、発光は極めて安定していた。

#### 実施例 2

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス基板上に、 1 T O を高着法にて 1 O O n m の厚さで製膜した ものを透明支持基板とした。

この透明支持基板を市販の広着装置(日本真空技術(株)製)の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ポートに、N・N・- ジフェニルーN・N・- ジ(3 - メチルフェニル) - 4・4・- ジアミノピフェニル(TPDA) 200 mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4 - ビス(2 - メチルー2 - フェニルビニル) ベンゼン 【MPVB、式(4)の化合物】 200 mgを入れて、真空槽を1×10・1・Paまで減圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220でまで加熱し、TPDAを蒸着速度0・1~0・3

secの或者速度で広着を開始した。この際、電子銃のフィクメントのエミッション電流は200~230mA、加速電圧は4kVであり、また、ボートの固度は500℃程度であった。このような条件で、マグネシウムと網の混合金属電極としたのようにして作製されたEL素子に、ITO電を路極、マグネシウム/網電極を接極として、直流20Vを印加したところ、電流が238mA/cm²流れ、緑色発光を得た。ピーク波長は分光測定により512nmであり、発光輝度は

なお、実施例 1 と同様に、発光は発光面内で均 一であり、極めて安定した緑色であった。

1100cd/#2であった。

### 実施例3

2 5 mm× 7 5 mm× 1 . 1 mmのガラス盆板上に、 ! TOを広着法にて 1 0 0 n mの厚さで製旗した ものを透明支持盆板とした。

この透明支持基板を市販の蒸着装配(日本真空 技術(株)製1の基板ホルダーに固定し、一方モリ ブデン製の抵抗加熱ポートに、N,N'ージフェニルーN,N'ージ(3ーメチルフェニル)-4.4'ージアミノビフェニル(TPDA)200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1.4ービス(2.2ージーpートリルビニル)ペンゼン(DTVB、式(3)の化合物】200mgを入れて、再空槽を1×10"Paまで採圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220でまで加熱し、TPDAを広着速度0.1~0.3nm/secで透明基板上に広着して、膜厚70nmの正孔住入層を設けた。この際の基板温度は室温であった。

次に、これを真空槽より取り出すことなく、 該正孔住入層の上に、もう一つのポートより DTVBを発光層として、60nm積層蒸着した。 蒸着条件はポート温度が365~370℃、蒸着 速度は0.1~0.2nm/sec、蓋板温度は遠 温であった。

次に、これを真空権より取り出し、該発光層 の上にステンレススチール製のマスクを設置し、

9 8 0 c d / n2 で あった。

なお、発光状態は、発光面内で均一であり、在 めて安定していた。

### 実施例 4

2 5 a m × 7 5 a m × 1 . 1 a m の ガラス 基板上に、 I T O を 広着法に て 1 0 0 n m の 厚さ で 製 膜 した もの を 透明 支 持 基板 と した。

この透明支持基板を市販の広着装置【日本真空技術(株)製】の基板ホルダーに固定し、一方モリブデン製の抵抗加熱ポートに、N、N・ージフェニルーN、N・ージ(3ーメチルフェニル)- 4・4・ージアミノビフェニル(TPDA) 200mgを入れ、さらに別のモリブデン製ポートに1・4ービス(2・2・ジフェニルビニル) ペンゼン (DPVB、式(1)の化合物】 200mgを入れて、真空槽を1×10でPaまで減圧した。その後TPDA入りの前記ポートを215~220でまで加熱し、TPDAを広着速度0・1~0・3nm/secで透明基板上に広着して、誤厚60nmの正孔注入層を設けた。この際の基板温度は

再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン1gを入れ、一方、真空博中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム広着用電子鉄のターヴットをして網のペレットを装着した。その後真空槽を2×10「Pazで液圧してから、電子ビーム広着により網を0.03~0.08 nm/aecの広着速度で、同時に抵抗加熱法により、モリブデンポートからマグネシウムを1.7~2.8 nm/sccの広着速度で広着を開始した。この際、電子鉄のフィラメントのエミッション電流は200~230mA、加速電圧は4kVであり、また、ライトの温度は500で程度であった。このほうな条件で、マグネシウムと網の混合金属電程を発光層の上に70nm復居広着し対向電極とした。

このようにして作製されたEL素子に、1TO電板を陽極、マグネシウム/飼電板を陰極として、直流20Vを印加したところ、電流が119mA/cm<sup>2</sup>流れ、青緑色発光を得た。ビーク波長は分光測定により487ヵmであり、発光輝度は

**並似であった。** 

次いで、真空槽を大気圧に戻し、これら2つの モリブデン製ポートを真空槽より取り出し、代わ りに(3 ". 4 ": 3 , 4 , 5 : 1 0 ", 9 ": 3 ', 4 ', 5 ') ージピリジノ〔1 , 2 - a : 1 ', 2 '- a ') ピスペ ンソイミダソールー6 , 1 8 - ジオン2 0 0 mgを 入れたモリブデン製ポートを真空槽へセットした。 その後、真空槽を2 × 1 0 ™ P a まで滅圧して、 前記ポートを5 0 0 ℃まで加熱し、独発光層の上 に電子住入層として該物質を6 0 n m 積層広着し た。

その後、真空槽を大気圧に戻し、基板ホルダーから、前記復層サンブルをいったんはずしてから、ステンレススチール製のマスクを設置し、再び基板ホルダーに固定したのち、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリポン19を入れ、一方、真空槽中心部基板ホルダー下に位置する電子ビーム広君用電子銃のターゲットとして網のペレットを装着した。その後真空槽を2×10°1Paまで採圧してから、電子ビーム広

このようにして作製されたEL素子に、ITO 電価を協価、マグネシウム/網電価を換価として、 直流19Vを印加したところ、電流が100mA /cm<sup>1</sup>流れ、実施例1と同様な青緑色発光を得た。 ピーク波長は分光測定により490nmであり、 発光輝度は1000cd/m<sup>1</sup>であった。

なお、発光状態は、実施例1と同様に均一で、 極めて安定していた。

#### 実施例5

2 5 m m × 7 5 m m × 1 . 1 m m の ガラス 基板上に 1 T O を 広着法に て 1 O O n m の 厚さで 製錬した

の上にステンレススチール型のマスクを設置し、 再び基板ホルダーに固定した。次にモリブデン製 の抵抗加黙ポートにマグネシウムリポン19を入 れ、また真空槽中心部基板ホルダー下に位置する 電子ビーム蒸着用電子銃のターゲットとして網の ペレットを装着した。その後真空槽を2×10<sup>-4</sup> Paまで減圧してから、電子ピーム蒸着法により 倒を0.03~0.08 nm/secの蒸着速度で、 同時に抵抗加熱法によりモリブデンからマグネシ 者し始めた。電子鉄のフィラメントのエミッショ ン電流は200~230mA、加速電圧は4kV であった。またポートの温度は500℃程度で あった。上記条件でマグネシウムと銅の混合金属 電極を発光層の上に70mm積層蒸着し対向電極 とした。この素子に1T0電復を陽径、マグネシ ウム/銅電瓶を陰極として直流20Vを印加する と電流が190mA/cm<sup>2</sup>流れ、黄色発光を得た。 ピーク波長は分光測定より594ヵmであった。 発光輝度は300cd/miであった。

ものを透明支持基板とした。この透明支持基板を 市板の広着装置 [日本真空技術(株)製] の基板ホ ルダーに固定し、モリブデン製の抵抗加熱ポート に N . N' - ジフェニル - N . N' - ピスー(3 - 丿 チルフェニル)-(1,1'ビフェニル)-4,4'-ジアミン (TPDA) を200mg入れ、また違う モリブデン製ポートに9.9′-(1.4 - フェニレ ンジメチリジン) ジフルオレン 【PDMD、式 (18) の化合物]を200 mg入れて、真空槽を 1×10<sup>-4</sup>Paまで放圧した。その後TPDA入 りの前記ポートを215~220℃まで加熱し、 TPDAを広着返度0.1~0.3 nm/secで 透明支持基板上に蒸着して、000厚65 nmの正孔 往入層を製膜させた。この時の基板温度は蛮温で あった。これを真空相より取り出すことなく、正 孔往入層の上に、もう一つのポートよりPDMD を発光層として60nm段層広着した。広着条件 はポート温度が265~270℃で広差速度は 0.1-0.2 n m/s e c 、 基板風度は室風で あった。これを真空槽より取り出し、上記発光層

これらの結果から、本発明のEL素子で、高輝度で極めて安定した青緑色から緑色の発光が得られることが分かった。

### (発明の効果)

本発明のEL素子の発光材料として用いられるある特定構造のステルペン系化合物が、発光層として必要不可欠な注入機能、輸送機能及び発光機能を蒸縮し、かつ耐熱性及び薄膜性に優れていて、
広着風度に加熱しても、数化合物は、何ら分解せず、均一な数結晶粒からなる微密な膜が形成できる上、対向電極(金属)形成時にピンホールが発生しにくいことから、数化合物を発光材料として用いることにより、歩留りよくEL素子が得られ、しかもこのEL素子は、低電圧の印加で高輝度の青緑色より緑色までの安定な発光が得られる。

特許出額人 出光與產株式会社 代 理 人 弁理士 久保田藤郎



# 手統補正書(自発)

平成2年4月5日

特許庁長官 吉田 文毅 段

1. 事件の表示

特願平1-68387

2. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス素子

3. 捕正をする者

事件との関係 特許出願人 出光频症株式会社

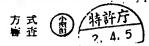
4. 代 理 人

**9104** 

東京都中央区京橋1丁目1番10号 西勘ピル5階

(7407)弁理士 久保田 段 電話 (27.5) 0721番

5. 補正の対象



6. 補正の内容

- (i) 明細書第4頁7行目の『「アプライド・フ ィジックス・レターズ」』を『「アプライド・フ ィズィクス・レターズ」』訂正する。
- (2) 同第5頁4~5行目の「アプライド・フィ ジックス・レターズ」を「アプライド・フィズィ クス・レターズ」。訂正する。
- (3) 同第10貫1行目の「緑色」を「黄色」に 訂正する.
- (4) 同第37頁下から7~6行目の「ジャーナ ル・オブ・アプライド・フィジックス」を「ジャ ーナル・オブ・アプライド・フィズィクス」に訂
- (5) 同第42頁下から4行目の「365~370 で」を「152~153℃」に訂正する。
- (6) 同第44頁下から6~5行目の「1,4~ ピス(2-メチルー2-フェニルピニル)ベンゼ - 2 - ピフェニルピニル) ベンゼン」に訂正する。

~190℃」に訂正する。

- (8) 同第47貫下から5行目の「365~370 で」を「237~238℃」に訂正する。
- (9) 同第50頁1行目の「室温であった。」の 後に「次に実施例1と同じ方法でDPVBを積層 した。」を加入する。
- CO 同第54頁2行目および15行目の「緑色」 (合計2ヶ所)を「黄色」に訂正する。

(以上)

HIS PAGE BLANK (USPTO)